(19) Weltorganisati r geistiges Eigentum
Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 12. Dezember 2002 (12.12.2002)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 02/099731 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

. .

(72) Erfinder; und

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE02/01837

G06K 9/00

(22) Internationales Anmeldedatum:

um: 21. Mai 2002 (21.05.2002)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

101 26 839.4

1. Juni 2001 (01.06.2001) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, 81669 München (DE).

(75) Erfinder, und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GRUBER, Klaus [AT/AT]; Hilmteichstr. 77a, A-8010 Graz (AT). MARIN, Kenneth, E. [AT/DE]; Hachinger Weg 14, 85649 Brunnthal (DE). MELZNER, Hanno [DE/DE]; Marchwartweg 6, 85635 Höhenkirchen (DE).

(74) Anwalt: EPPING, HERMANN & FISCHER; Ridlerstrasse 55, 80339 München (DE).

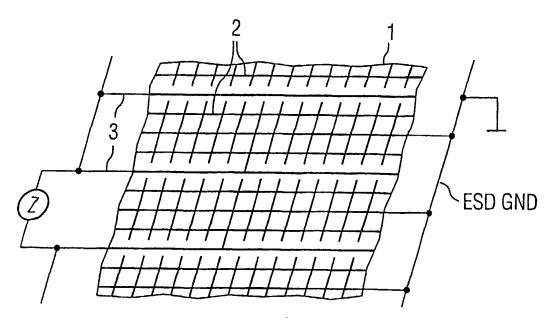
(81) Bestimmungsstaat (national): US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: BIOMETRIC SENSOR

(54) Bezeichnung: BIOMETRISCHER SENSOR



(57) Abstract: The invention relates to a sensor comprising a bearing surface (1) for capturing images, and an associated control circuit. Strip conductors (2) are arranged in the bearing surface, and are used partly to protect against electrostatic damage and partly for measuring impedance. The strip conductors used to protect against ESD are connected, preferably to earth, in order to ensure the conductive discharge, while the strip conductors (3) for measuring impedance are connected to an associated measuring circuit (Z) which can be part of the control circuit.

(57) Zusammenfassung: Der Sensor besitzt eine Auflagefläche (1) zur Bilderfassung und eine zugehörige Ansteuerschaltung. In der Auflagefläche sind Leiterbahnen (2) angeordnet, die teils als ESD-Schutz und teils zur Impedanzmessung vorgesehen sind. Die zum ESD-Schutz vorgesehenen Leiterbahnen sind zur Ableitung elektrischer Ladungen verschaltet, vorzugsweise auf einen Masseanschluss gelegt, während die zur Impedanzmessung vorgesehenen Leiterbahnen (3) an eine zugehörige Messschaltung (Z), die Bestandteil der Ansteuerschaltung sein kann, angeschlossen sind.

BEST AVAILABLE COPY

O 02/099731 A1

Veröffentlicht:

mit internationalem Recherch

Zur Erklärung der Zwistaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf d. Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Beschreibung

Biometrischer Sensor

Die vorliegende Erfindung betrifft einen biometrischen Sensor, insbesondere einen Fingerabdrucksensor, der mit einem ESD-Schutz und einer Lebenderkennung ausgestattet ist.

Bei einem biometrischen Sensor zur Bilderfassung, z. B. bei einem Fingerabdrucksensor, ist eine Auflagefläche für die be-10 treffende Hautpartie vorhanden, die mit den einzelnen Sensorelementen in einer gerasterten Anordnung versehen ist. Die Hautoberfläche wird von diesen einzelnen Sensorelementen in Bildpunkte aufgeteilt so reproduziert, dass anhand des er-15 fassten Bildes eine Personenerkennung vorgenommen werden kann oder bestimmte Merkmale der Hautoberfläche registriert werden können.

Damit der Sensor zuverlässig arbeitet, ist es erforderlich, sicherzustellen, dass keine elektrostatischen Aufladungen auf die Oberfläche des Sensors gelangen können, die die Funktionsweise des Sensors beeinträchtigen oder den Sensor sogar zerstören können. Ein solcher Schutz gegen elektrostatische Aufladung (ESD, electrostatic damage), wie er an sich z. B. 25 von Chipkarten her bekannt ist, umfasst üblicherweise elektrische Leiter an der Oberfläche des betreffenden Gegenstandes, die so angeordnet sind, dass elektrische Ladungen darin abgeleitet werden können.

30 Bei einem biometrischen Sensor wird ein ESD-Schutz durch elektrische Leiter in der Auflagefläche bewirkt. Diese Leiter sind vorzugsweise matrixartig als Gitter oder Doppelgitter angeordnet. Die Anordnung wird so vorgenommen, dass sich keine Beeinträchtigung der Messung der einzelnen Sensorelemente 35 ergibt.

20

Ein weiteres Problem bei biometrischen Sensoren der beschriebenen Art besteht darin, sicherzustellen, dass keine Manipulationen betrügerischer Art mit dem Sensor vorgenommen werden. Bei einem Fingerabdrucksensor muss sichergestellt sein, dass es nicht möglich ist, den Sensor durch Verwendung eines gefälschten Fingers oder eines abgeschnittenen Fingers zu täuschen und so eine Personenidentifizierung vorzunehmen, ohne dass die betreffende Person selbst den Sensor in Betrieb setzt. Dazu ist vorgeschlagen worden, beim Auflegen einer Hautoberfläche auf die Auflagefläche des Sensors festzustellen, dass es sich dabei um einen Körperteil einer lebenden Person handelt.

In der WO 95/26013 sind verschiedene Methoden zur elektronischen Personenidentifikation beschrieben, mit denen zusätzlich zur Aufnahme eines Fingerabdruckes festgestellt werden kann, ob die Person lebt. Zu diesen Methoden gehören die Aufnahme der Pulsfrequenz oder elektrokardiographischer Signale, die Messung des Sauerstoffgehaltes des Blutes, der Hauttemperatur, des Blutdruckes oder mechanischer Eigenschaften der Hautoberfläche.

In der WO 97/14111 ist ein Verfahren zur Lebenderkennung von menschlicher Haut beschrieben, bei dem ein Bereich einer Hautoberfläche in einen vorgegebenen Abstand zu mindestens einem elektrischen Leiter gebracht wird, an den elektrischen Leiter ein veränderliches elektrisches Potential als Signal angelegt wird, mit einer mit diesem Signal durchgeführten elektrischen Messung eine Messfunktion ermittelt wird, indem ein Funktionswert, der von der Impedanz der Hautoberfläche abhängt, ermittelt wird, und die Übereinstimmung dieser Messfunktion mit einer Referenzfunktion geprüft wird.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen verbesserten 35 biometrischen Sensor mit ESD-Schutz und Lebenderkennung anzugeben.

25

30

Diese Aufgabe wird mit dem biometrischen Sensor mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Ausgestaltungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

Der erfindungsgemäße biometrische Sensor besitzt eine Auflagefläche zur Bilderfassung und eine zugehörige Ansteuerschaltung. In der Auflagefläche sind Leiterbahnen angeordnet, die teils als ESD-Schutz und teils zur Impedanzmessung vorgesehen sind. Die zum ESD-Schutz vorgesehenen Leiterbahnen sind zur Ableitung elektrischer Ladungen verschaltet, vorzugsweise auf einen Masseanschluss gelegt, während die zur Impedanzmessung vorgesehenen Leiterbahnen an eine zugehörige Messschaltung, die Bestandteil der Ansteuerschaltung sein kann, angeschlossen sind. Vorzugsweise sind die Leiterbahnen in einer obersten Ebene angeordnet und ohne Abdeckung.

Eine solche Anordnung von Leiterbahnen kann insbesondere ein Gitter oder Doppelgitter sein, das z. B. durch Leiterbahnen einer Metallisierung aus Wolfram gebildet wird. Da nur ein Teil der Leiterbahnen der Anordnung für die Impedanzmessung verwendet wird, stehen die übrigen Leiterbahnen für den ESD-Schutz zur Verfügung. Es sind keine zusätzlichen Elektroden für die Impedanzmessung notwendig.

Für die Leiterbahnen des erfindungsgemäßen Sensors kommen verschiedene Anordnungen und Ausrichtungen in Frage, die vorzugsweise in verschiedenen Bereichen der Auflagefläche oder bei verschiedenen Exemplaren des Sensors unterschiedlich gewählt oder in verschiedenen Kombinationen miteinander realisiert werden. Es können verschiedene geometrische Anordnungen der Leiterbahnen verwendet werden. Die unterschiedlichen Bereiche werden vorzugsweise in verschiedenen Kombinationen zusammengeschaltet, um einem Angriff mit statischen Bauelementen entgegenzuwirken.

Es folgt eine genauere Beschreibung von Beispielen des erfindungsgemäßen Sensors anhand der Figuren 1 bis 5.

35

20

Die Figuren 1 und 2 zeigen Anordnungen der Leiterbahnen in der Auflagefläche für zwei Beispiele im Schema in Aufsicht.

Die Figuren 3 bis 5 zeigen verschiedene geometrische Anordnungen der für den ESD-Schutz bzw. die Impedanzmessung verwendeten Leiterbahnen.

In der Figur 1 ist in einer schrägen Aufsicht im Schema eine
Auflagefläche 1 eines biometrischen Sensors zur Bilderfassung
dargestellt, in oder vorzugsweise auf der ein Doppelgitter
aus Leiterbahnen 2, 3 angeordnet ist. Diese Leiterbahnen sind
vorzugsweise zwischen den einzelnen Sensorelementen ausgerichtet, so dass die durch die Sensorelemente erfolgte Bilderfassung zumindest nicht wesentlich beeinträchtigt wird.

Die meisten dieser Leiterbahnen 2 sind für den ESD-Schutz vorgesehen und mit einem gemeinsamen ESD-Anschluss ESD GND verbunden, der vorzugsweise auf Masse gelegt ist. Auf diese Weise wird auf der Auflagefläche angesammelte elektrische Ladung abgeleitet. So wird verhindert, dass hohe elektrische Potenzialdifferenzen auftreten können, die hohe Ströme hervorrufen, durch die der Sensor beschädigt oder zumindest in seiner Funktionsweise beeinträchtigt werden kann.

25

30

20

Bestimmte Leiterbahnen in der Anordnung der eingezeichneten Leiterbahnen sind als Anschlussbahnen 3 für die Impedanzmessung vorgesehen. An diese Anschlussbahnen ist eine zugehörige Messschaltung angeschlossen, die in dem Schema der Figur 1 durch einen Impedanzmesser Z dargestellt ist. Die für die Impedanzmessung vorgesehenen Anschlussbahnen unterbrechen in diesem Beispiel das Doppelgitter der für den ESD-Schutz vorgesehenen Leiterbahnen 2.

In der Figur 2 ist ein weiteres Ausführungsbeispiel dargestellt, das statt des Doppelgitters aus Leiterbahnen 2, 3 ein einfaches Gitter aufweist und im Übrigen der Ausführungsform gemäß Figur 1 entspricht.

In den Figuren 3 bis 5 sind verschiedene Ausgestaltungen der geometrischen Anordnungen der Leiterbahnen 2 dargestellt. Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß der Figur 3 ist dieselbe Anzahl von Leiterbahnen für den ESD-Schutz vorgesehen und dementsprechend mit dem ESD-Anschluss ESD GND verschaltet, wie Leiterbahnen für die Impedanzmessung vorgesehen sind.

10

15

5

Bei dem Ausführungsbeispiel gemäß der Figur 4 ist eine Minderzahl der vorhandenen Leiterbahnen nicht mit dem ESD-Anschluss ESD GND verbunden, sondern dafür vorgesehen, in unterschiedlicher Kombination mit einer für die Impedanzmessung vorgesehenen Messschaltung verbunden zu werden. Bei dem in der Figur 4 als Beispiel dargestellten Exemplar dieser Ausführungsform sind nur zwei in der Nähe des Randes der Anordnung vorhandene Anschlussleiterbahnen mit dem Impedanzmesser verbunden.

20

Im Unterschied dazu sind bei einem anderen Exemplar dieser Ausführungsform, das in der Figur 5 als weiteres Beispiel gezeigt ist, jeweils mehrere Anschlussleiterbahnen mit je einem Anschluss des Impedanzmessers verbunden. Diese Beispiele sollen nur verdeutlichen, dass je nach dem Anwendungsbereich verschiedene Möglichkeiten in Frage kommen, die vorhandenen Leiterbahnen alternativ für den ESD-Schutz oder die Impedanzmessung zu verwenden. Die geometrische Anordnung und Ausrichtung der Leiterbahnen können an den jeweiligen Anwendungszweck des Sensors angepasst werden. Insbesondere kann die Impedanzmessung zur Lebenderkennung eines aufgelegten Fingers herangezogen werden.

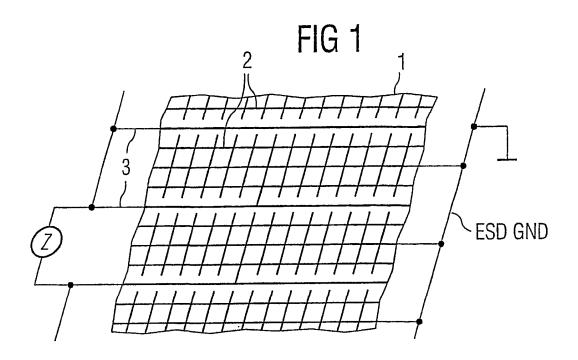
Bezugszeichenliste

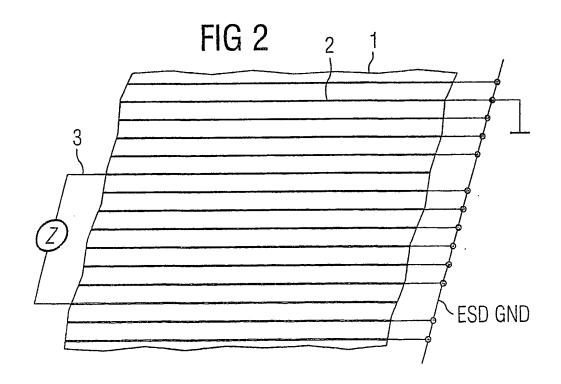
- 1 Auflagefläche
- 2 Leiterbahn
- 5 3 Anschlussbahn
 - ESD GND ESD-Anschluss
 - Z Impedanzmesser

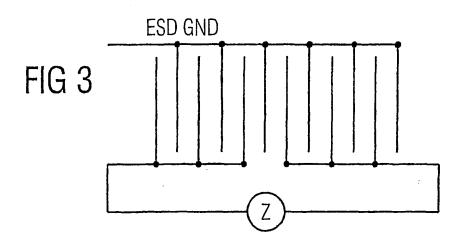
Patentansprüche

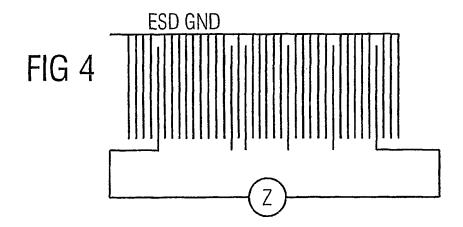
- 1. Biometrischer Sensor mit einer Auflagefläche (1) zur Bilderfassung und mit einer Ansteuerschaltung,
- 5 dadurch gekennzeichnet, dass in oder auf der Auflagefläche Leiterbahnen (2) angeordnet sind, die teils als ESD-Schutz vorgesehen und zur Ableitung elektrischer Ladungen verschaltet sind und teils zur Impedanzmessung vorgesehen und mit einer entsprechenden Mess
 10 schaltung verbunden sind.
 - 2. Biometrischer Sensor nach Anspruch 1, bei dem die Leiterbahnen (2) als Gitter angeordnet sind.
- 15 3. Biometrischer Sensor nach Anspruch 1, bei dem die Leiterbahnen (2) als Doppelgitter angeordnet sind.
 - 4. Biometrischer Sensor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem
- 20 die Impedanzmessung zur Lebenderkennung eines aufgelegten Fingers herangezogen wird.

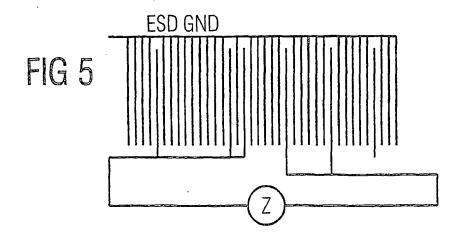
BNSDOCID: <WO____02099731A1_I_>













According to International Patent Classification (IFC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) GO6K HO1L

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Υ	US 6 069 970 A (NEWTON MIKE ET AL) 30 May 2000 (2000-05-30) abstract; figures 8,10 column 2, line 48 - line 51 column 4, line 20 - line 33 column 9, line 17 -column 11, line 26	1-4
Y	EP 0 902 387 A (ST MICROELECTRONICS INC) 17 March 1999 (1999-03-17) abstract; figures 1,4 column 3, line 15 - line 22 column 4, line 29 -column 5, line 3 column 6, line 13 - line 16 column 8, line 33 - line 37 -/	1-4

Further documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed in annex.
Special categories of cited documents: A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance E* earlier document but published on or after the international filing date L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means Courment published prior to the international filing date but later than the priority date claimed	 "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search 2 August 2002	Date of mailing of the international search report 13/08/2002
Name and mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Authorized officer Müller, M

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

	Citation of document with indication when a second of the citation of document with indication when a second of the citation o	
Category ^e	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
А	WO 00 4265, A (GOELLNER REINHARD; VON BASSE PAUL WERNER (DE); MELZL MICHAEL (DE);) 20 July 2000 (2000-07-20) abstract; claim 6; figures 1-3 page 2, line 32 -page 4, line 8	1-4
A	EP 1 017 009 A (ST MICROELECTRONICS INC) 5 July 2000 (2000-07-05) abstract; figure 1 page 1, line 34-36 page 1, line 51-53 page 6, line 15 -page 7, line 51	1-4
A	EP 0 942 259 A (ST MICROELECTRONICS INC) 15 September 1999 (1999-09-15) abstract; figure 1 column 4, line 51 -column 5, line 1	1-4

	atent document d in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US	6069970	А	30-05-2000	US	5920640 A	06-07-1999
EP	0902387	Α	17-03-1999	US EP JP	2001012384 A1 0902387 A2 11164824 A	09-08-2001 17-03-1999 22-06-1999
WO	0042657	A	20-07-2000	DE BR CN WO EP US	19901384 A1 0007562 A 1337066 T 0042657 A1 1129485 A1 2002066942 A1	27-07-2000 23-10-2001 20-02-2002 20-07-2000 05-09-2001 06-06-2002
EP	1017009	A	05-07-2000	US EP JP	6330145 B1 1017009 A2 2000196024 A	11-12-2001 05-07-2000 14-07-2000
EP	0942259	A	15-09-1999	US EP JP US	6114862 A 0942259 A1 11316105 A 2002097059 A1	05-09-2000 15-09-1999 16-11-1999 25-07-2002

14. 151 1.55	THE PARTY OF THE P		
IPK 7	ifizierung des anmeldungsgegenstandes G06K9/00		
Nach der Ir	nternationalen Patentklasshmalion (IPK) oder nach der nationalen K	Klassifikation und der IPK	
	ACHIERTE GEBIETE		
Recherchie IPK 7	rter Mindeslprüfsloff (Klassifikalionssystem und Klassifikationssym G06K H01L	abole)	
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen,	soweit diese unter die recherchierten Gebiet	e fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank	(Name der Datenbank und evil verwendete	Suchhagriffe)
EPO-In			Catalog, IIIc)
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit erforderlich unter Anga	be der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Υ	US 6 069 970 A (NEWTON MIKE ET 30. Mai 2000 (2000-05-30)	AL)	1-4
	Zusammenfassung; Abbildungen 8,1 Spalte 2, Zeile 48 - Zeile 51 Spalte 4, Zeile 20 - Zeile 33 Spalte 9, Zeile 17 -Spalte 11, Z		
Υ	EP 0 902 387 A (ST MICROELECTRON 17. März 1999 (1999-03-17) Zusammenfassung; Abbildungen 1,4 Spalte 3, Zeile 15 - Zeile 22 Spalte 4, Zeile 29 - Spalte 5, Ze Spalte 6, Zeile 13 - Zeile 16 Spalte 8, Zeile 33 - Zeile 37	1-4	
		-/	
X Weite	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
"A" Veröffen aber nie "E" älteres E Anmeld "L" Veröffen	Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : tlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, cht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen ledatum veröffentlicht worden ist tlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer n im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden er die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ihrt)		worden ist und mit der zum Verständnis des der oder der ihr zugrundeliegenden tung; die beanspruchte Erfindung hung nicht als neu oder auf chtet werden tung; die beanspruchte Erfindung eit beruhend betrachtet
"O" Veröffen eine Be "P" Veröffen dem be	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht tlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach eanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist	werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben	Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
Datum des A	bschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Red	cherchenberichts
2.	August 2002	13/08/2002	
Name und Po	ostanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Bevollmächtigter Bediensteter Müller, M	
ormblatt PCT/IS	A/210 (Blatt 2) (Juli 1992)	L	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

	rung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
А	WO 00 42657 A (GOELLNER REINHARD; VON BASSE PAUL WERNER (DE); MELZL MICHAEL (DE);) 20. Juli 2000 (2000-07-20) Zusammenfassung; Anspruch 6; Abbildungen 1-3 Seite 2, Zeile 32 -Seite 4, Zeile 8	1-4
А	EP 1 017 009 A (ST MICROELECTRONICS INC) 5. Juli 2000 (2000-07-05) Zusammenfassung; Abbildung 1 Seite 1, Zeile 34-36 Seite 1, Zeile 51-53 Seite 6, Zeile 15 -Seite 7, Zeile 51	1-4
Α	EP 0 942 259 A (ST MICROELECTRONICS INC) 15. September 1999 (1999-09-15) Zusammenfassung; Abbildung 1 Spalte 4, Zeile 51 -Spalte 5, Zeile 1	1-4
	•	

	echerchenbericht rtes Patentdokum	ent	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
US	6069970		30-05-2000	US	592064		06-07-1999
EP	0902387	A	17-03-1999	US EP JP	2001012384 0902387 11164824	A2	09-08-2001 17-03-1999 22-06-1999
WO	0042657	A	20-07-2000	DE BR CN WO EP US	19901384 0007562 1337066 0042657 1129485 2002066942	A T A1 A1	27-07-2000 23-10-2001 20-02-2002 20-07-2000 05-09-2001 06-06-2002
EP	1017009	Α.	05-07-2000	US EP JP	6330145 1017009 2000196024	A2	11-12-2001 05-07-2000 14-07-2000
EP	0942259	Α	15-09-1999	US EP JP US	6114862 0942259 11316105 2002097059	A1 A	05-09-2000 15-09-1999 16-11-1999 25-07-2002

THIS PAGE BLANK (USPTO)

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)